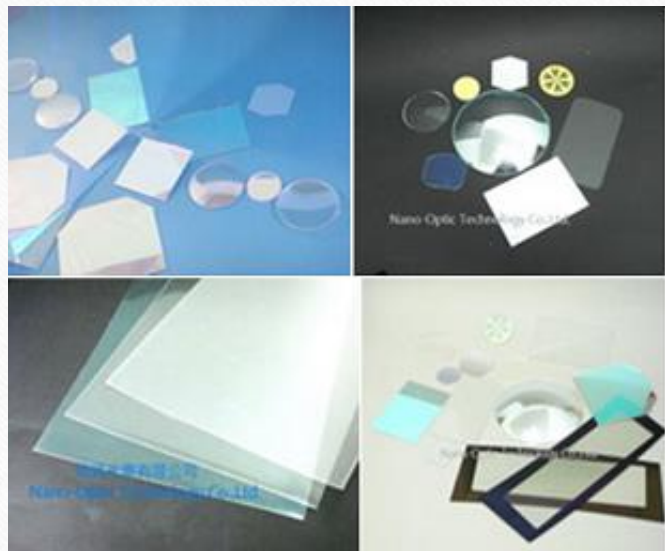


應用光學科技有限公司

APPLICATION OPTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

公司簡介



公司沿革

台灣應用光學科技有限公司

成立日期：2013年3月29日

資本額：新台幣500萬元

地址：桃園縣平鎮市環南路二段11號17樓之4

上海應用光學有限公司

成立日期：2013年3月29日

資本額：人民幣200萬元

地址：花橋國際商務城中茵國際商務花園C區6樓979室

大陸工廠：

上海映象光電科技有限公司

成立日期：1998年12月22日

資本額：美金220萬元

員工人數：200位

營業項目

代理銷售

拋光粉：氧化鈾/氧化鐳/氧化釩

工廠外觀(Factories Appearance)

上海華明高納稀土新材料有限公司



上海華明高納稀土新材料有限公司是由國家超細粉末工程研究中心暨上海華明高技術集團有限公司與華東理工大學科研骨幹人員共同投資組建的高技術公司。公司以稀土粉體顆粒性能控制專利技術為核心，以國家超細粉末工程研究中心的工程技術為技術依托，致力於高檔稀土粉體新材料的研發、生產和銷售。已建成的稀土功能粉體材料生產線配備了齊全的液相合成、焙燒、超細粉碎、精密分級設備，可生產特種顆粒性能的稀土鹽類、特種顆粒性能的稀土鹽類、稀土氧化物、稀土拋光粉、稀土催化劑載體、稀土熒光粉等無機稀土新材料產品，滿足光電子、精密陶瓷、催化劑、塗料等行業的需求。

拋光粉代理授權書

台灣應用光學科技有限公司

被授權為

稀土新材料台灣區總代理

授權期限:2013.01.01至2015.12.31

授權人:

上海華明高納稀土新材料有限公司

稀土拋光粉生產設備



反應釜車間



粉碎分級車間



粉碎分級車間



濕法分級車間



濕法分級車間



ICP 分析儀



HORIBA 粒度儀



分光光度計



比表面測試儀



色差計

銳拋高精度稀土拋光粉



【產品特色】R2308

1. 采用混合稀土產品作為原料，經氟化焙燒制成的白色拋光粉，可用於軟材質的光學元件，高精度要求的平面玻璃等拋光。
2. 平均粒度0.5-0.8um，最大顆粒小於3um，可滿足多種產品的精度要求。
3. 拋光速度快，顆粒耐磨性好；懸浮性好，且易清洗。



【產品特色】R1308

1. 采用純氧化銻稀土產品作為原料，經氟化焙燒制成的淡黃色拋光粉，可用於軟材質的光學元件，高精度要求的平面玻璃等拋光。
2. 平均粒度0.6-1.0 um，最大顆粒小於3um，可滿足多種產品的精度要求。
3. 拋光速度快，顆粒耐磨性好；懸浮性好，且易清洗。

| 測試項目 | | 測試結果 |
|------|---|-----------|
| 化學組成 | 稀土總含量TREO | >95% |
| | 氧化銻含量 CeO ₂ /TREO | >70% |
| | 氧化釷含量 La ₂ O ₃ /TREO | >28% |
| | 氧化鏷含量 Pr ₆ O ₁₁ /TREO | <0.02 |
| | 氟含量 F | 4~6 |
| 物理指標 | 顏色 | 白色 |
| | pH 值 | 7~8 |
| | 粒度D ₅₀ | 0.6-1.0um |

| 測試項目 | | 測試結果 |
|------|---|-----------|
| 化學組成 | 稀土總含量TREO | >99% |
| | 氧化銻含量 CeO ₂ /TREO | >99.9% |
| | 氧化釷含量 La ₂ O ₃ /TREO | <0.015% |
| | 氧化鏷含量 Pr ₆ O ₁₁ /TREO | <0.015% |
| | 氟含量 F | / |
| 物理指標 | 顏色 | 淺黃色 |
| | pH 值 | 7~8 |
| | 粒度D ₅₀ | 0.6-1.0um |

拋光粉之應用

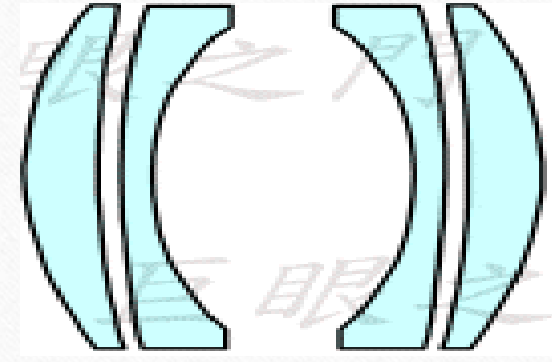
眼鏡專用



花式玻璃專用



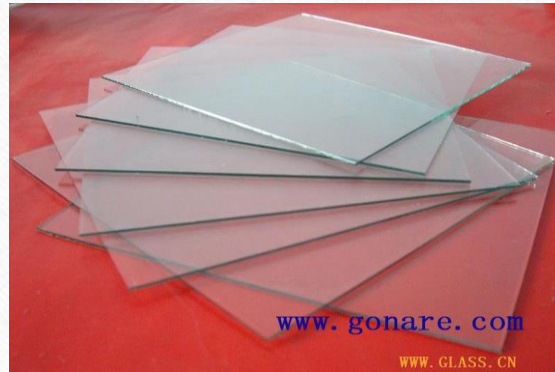
鏡頭凹凸透鏡片



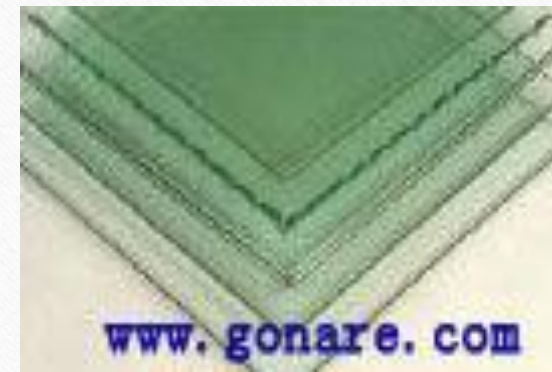
手機視窗片專用



玻璃斜邊專用



玻璃劃傷專用



拋光粉銷售據點



Thank You

**Your the Best Partner and
Trusted Brand**